

圖 4-53 HDA-2 的 2-3 COM 圖







圖 4-55 HDA-2 的 2-6 COM 圖 4-56 HDA-2 的 2-6 方位分佈



圖 4-57 HDA-2 的 3-2 COM 圖



圖 4-58 HDA-2 的 3-2 方位分佈





圖 4-59HDA-2 的 2-3 沈積後 COM 圖

圖 4-60HDA-2 的 2-6 沈積後 COM 圖



圖 4-61HDA-2 的 3-2 沈積後 COM 圖 圖 4-62 試片 E 取樣 COM 圖



圖 4-63 試片 E 不同矽方位上的鑽石膜 AFM 分析位置及 3D 圖



圖 4-65 Si(110)上的鑽石膜拉曼光譜



圖 4-67 靠近 Si(100)基材上所沈積的奈米級微晶鑽石



圖 4-68 Si(100) 氫電漿蝕刻情形



圖 4-69 Si(111) 氫電漿蝕刻情形



圖 4-70 Si(100) 氫電漿蝕刻情形



圖 4-72 試片 HDA-1 定位與切除

圖 4-71 Si(110)氫電漿蝕刻情形



圖 4-73 試片 HDA-1 切除情形



圖 4-74 試片 HDA-2 定位與切除



圖 4-75 試片 HDA-2 切除情形



圖 4-76 試片 HDA-1 中的晶粒分佈



圖 4-77 試片 HDA-1 中的 G4 高倍影像



圖 4-78 試片 HDA-1 中的 G4 界面 SAD 圖



圖 4-79 試片 HDA-1 中 G5 的方位



圖 4-80 試片 HDA-1 中 G5 的放大圖



圖 4-82 [-3 1 -1]在標準立體投影圖中的位置



圖 4-83 試片 HDA-1 的 G1 與 G2 上的鑽石形貌



圖 4-84 試片 HDA-1 的 G3 上鑽石膜形貌